⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−141187

®Int. Cl. ⁵

識別記号 庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)6月17日

C 30 B 11/00 29/24 30/04 Z 8618-4G 7158-4G 7158-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 単結晶育成方法

②特 願 平1-280570

②出 願 平1(1989)10月27日

⑩発 明 者 米 田 祐 仁 福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化学工業株式会社 磁性材料研究所内

⑩発 明 者 柴 田 栄 福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化学工業株式会社 磁性材料研究所内

⑩発 明 者 岩 野 栄 一 郎 福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化学工業株式会社 武生工場内

⑩発 明 者 中 村 英 二 福井県武生市北府2丁目1番5号 信越化学工業株式会社 武生工場内

⑪出 願 人 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

個代 理 人 弁理士 山本 亮一 外1名

明細書

1. 発明の名称

単結晶育成方法

2. 特許請求の範囲

金属ルツボを用いて酸化物の単結晶を育成するに際し、金属ルツボ直胴部周囲に磁界用コイルを設けて直流電流を流し、酸化物の溶融物に磁界を与えながら単結晶を育成することを特徴とする単結晶育成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

Mn-Zn フェライト等の酸化物の単結晶を、白金ルツボ等の金属ルツボを用いて育成するブリッジマン法の改良に関するものである。

(従来技術)

従来、Mn-Zn フェライト等の酸化物の単結晶を育成する際には、これら高融点の材料と化学反応し難く且つ、これらの化合物よりも高融点の金属ルツボ中で溶融させ育成する方法が採られてきた。しかし、実際には金属ルツボの成分が、不純

物として溶融物中に溶出混入し、単結晶の品質を動して溶融物中に溶出混入し、単結晶の品質をが退したのではより、結晶欠陥が発生したり、結晶欠陥が発生したのの加工工程において異相として折出するため、単結晶インゴットの切断、研出した金属が脱落したり、この股落したほの、でが出した金属が脱落した。の思いないは、製品のよりを悪くする欠点があった。

(発明が解決しようとする課題)

この問題に対し、従来、ルツボを含めた溶般物に磁界を付与して溶融物の対流を抑えると共に、不純物として混入したルツボ成分の拡散を抑えながら単結晶を育成することでルツボ成分の混入を防止する方法が採られてきた。

(特別昭58-41795、特別昭59-21593、平田 洋 金属p30.No.3 86 参照)。 しかしこれらの方法は 、溶融物の対流を抑えるために通常数百から数千 エルステッドという強力な磁界を必要とするため 、高価で且つ大がかりな電磁石を必要とするとい う不利な問題があった。

本発明は、かかる欠点を改良し、金属ルツボ成分の結晶中への混入が少なく、結晶欠陥および異相折出の少ない極めて高品質な単結晶を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明者等は、かかる課題を解決するためにルッポ、溶融物の物性と磁界の及ぼす影響に着目し、 随々検討した結果、本発明に到達したもので、 その要旨は、

金属ルツボを用いて酸化物の単結晶を育成するに際し、金属ルツボ直調部周囲に磁界用コイルを設けて直流電流を流し、酸化物の溶融物に磁界を与えながら単結晶を育成することを特徴とする単結晶育成方法である。

以下、本発明を詳細に説明する。

一般に、金属ルツボ成分と溶融物とは電気伝導 率が異なり、そのため磁界の中では金属ルツボ成 分は溶融物とは別の大きさの力を受けることにな る。本発明は、この現象を利用したもので、溶融

程度の磁界しか発生しないが、金属ルツポ成分の拡散を抑えるという点では充分である。

本発明の適用範囲は、単結晶材料としては、Mn-Zn フェライト、GGG等が挙げられる。金属ルツポ材料としてはPt.Pt-Ru、Ru、Ir等が例示される。

物を含む金属ルツポに磁界を与えることにより、 金属ルツポ成分の溶融物中への拡散を防止しよう とするもので、前述した従来の考え方、即ち、溶 融物の対流を抑えるための数百から数千エルステ ッドもの大きな磁界は必要とせず、数十エルステ ッドの磁界であっても、金属ルツポ成分の拡散を 防ぐには充分な効果が得られることを見出した。 従って、従来言われていたような大がかりで高価 な電磁石は不要で、本発明では金属ルツボの直嗣 部に金属ルツポと絶縁し乍らコイルを巻き、それ に直流電流を流すことにより生じる数十エルステ ッドの磁界で、ルツボ成分の混入を制御できるこ とを確認した。本方法では、金属ルツポに対して 縦方向の磁界が発生する。磁界中を運動する電気 伝導性を持つ物質に作用する電磁力は、その運動 方向が磁界と直交する場合に最大となる。即ち、 その方向とは金属ルツボから溶出してきたルツボ 成分がルツボの中心部に向かおうとする際に、そ れを妨げようとする方向に電磁力が最も大きく作 用することになる。本方法では数十エルステッド

以下、本発明の具体的実施想様を実施例と比較 例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(寒 施 例 、 比 較 例)

白金ルツポ(純度100 %)の直胸部に 2 mm φ の 白金線をセラミックス(アルミナ)で絶縁しつつ 40回巻きつけて磁界用コイルとした。このルツポ に Mn-Zn フェライト (MnO:25 モル%、ZnO25 モル%、Fe:0: 50 f/1%)の粉末を3,600 gr充填し、溶融炉に入れ て昇温し、1700℃で溶融した。次いで、この溶融 物に対して、磁界コイルに直流 10Aを流してルツ ポ中心で23.50 エルステッドの磁界を与えながら ルツポを徐々に降下させ、単結晶の育成を行っ た。この単結晶を成長方向に対し垂直に切断し、 プロジェクターにより切断面5ヶ所に観測される 白金混入折出量を粒子の数として測定した。 その 結果の平均値を第1表に、単結晶断面の白金折出 状態を模式図で第2 (2-1) 図に示した。別に 、磁界を与えない以外は実施例と同一条件でMn-Z n フェライト単結晶を育成し、白金混入析出量を

副定し、第1表に示し、析出状態を第2(2-2)図に表わした。

第1表

奥	施	<i>(</i> 91)	20個/cm²
肚	較	94	50個/cm*

(発明の効果)

本発明は、金属ルツボを用いて酸化物の単結晶を育成するに際し、金属ルツボ直嗣部周囲に世界用コイルを設けて直流電流を流し、酸化物の溶融物に磁界を与えながら単結晶を育成することを特

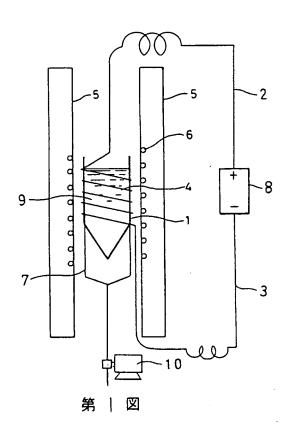
徴とする単結晶育成方法であって、従来法ではルツポ成分が溶融物中に溶出、析出して単結晶の品位を低下させていたが、本発明によればこれを防止して、結晶欠陥の極めて少ない高品位の単結晶を、高価で大型の電磁石を設置することなく製造可能で、産業上極めて利用価値の高いものである。

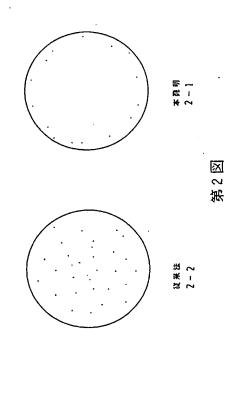
4. 図面の簡単な説明

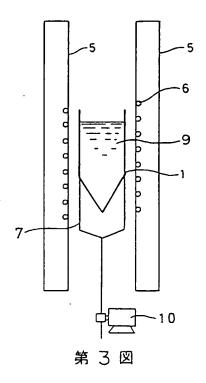
第1図は、本発明の実施態様の一例を示す説明図、第3図は、従来法の説明図である。第2図は、本発明(2-1)、従来法(2-2)で製造した単結晶の横断面図で単結晶中に析出したルッポ成分の分布を表わす模式図である。図中主要符号は次の通りである。

1・・金属ルツポ 2・・コイルリード線 (+)
3・・コイルリード線 (-) 4・・磁界コイル
5・・溶融炉 6・・電熱ヒーター
7・・ルツポ支持台 8・・直流電源

9・・溶融物 10・・ルツポ昇降装置







PAT-NO:

JP403141187A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03141187 A

TITLE:

GROWING METHOD OF SINGLE CRYSTAL

PUBN-DATE:

June 17, 1991

INVENTOR - INFORMATION: NAME YONEDA, SUKEHITO

SHIBATA, SAKAE IWANO, EIICHIRO NAKAMURA, EIJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIN ETSU CHEM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01280570

APPL-DATE:

October 27, 1989

INT-CL (IPC): C30B011/00, C30B029/24, C30B030/04

US-CL-CURRENT: 117/29

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain single crystal having a slight crystal defect and deposit

of different phase with a simple magnetic field-imparting device by

direct electric current in a coil for magnetic field around metallic

in growing oxide single crystal with Bridgman method with imparting magnetic

field to melt including the metallic crucible.

CONSTITUTION: Raw material oxide is charged in a metallic crucible

electricity of electric heater 6 in a melting furnace 5 is turned on, then the

raw material is melted by heating to obtain a melt 9. Next, the

metallic

crucible 1 is gradually lowered in the furnace with the elevator device 10 to

grow single crystal. In said method, a coil 4 for <u>magnetic field</u> is wound on

the metallic crucible 1 through insulator and connected to direct current

electric source 8 with lead wires 2 and 3, then single crystal is grown with

flowing direct electric current. By this method, elution of deposit of the

metallic crucible component into melt 9 is prevented without requiring

expensive electromagnet of a large scale to afford single crystal having

extremely slight migration of crucible component without crystal defect.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

PAT-NO:

JP403141187A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 03141187 A

TITLE:

GROWING METHOD OF SINGLE CRYSTAL

PUBN-DATE:

June 17, 1991

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

YONEDA, SUKEHITO SHIBATA, SAKAE IWANO, EIICHIRO NAKAMURA, EIJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIN ETSU CHEM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01280570

APPL-DATE:

October 27, 1989

INT-CL (IPC): C30B011/00, C30B029/24, C30B030/04

US-CL-CURRENT: 117/29

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain single crystal having a slight crystal defect and deposit

of different phase with a simple <u>magnetic field</u>-imparting device by flowing

direct electric current in a coil for <u>magnetic field</u> around metallic crucible

in growing oxide single crystal with Bridgman method with imparting magnetic

field to melt including the metallic crucible.

CONSTITUTION: Raw material oxide is charged in a metallic crucible 1 and

electricity of electric heater 6 in a melting furnace 5 is turned on, then the

raw material is melted by heating to obtain a melt 9. Next, the

metallic

crucible 1 is gradually lowered in the furnace with the elevator device 10 to

grow single crystal. In said method, a coil 4 for <u>magnetic field</u> is wound on

the metallic crucible 1 through insulator and connected to direct current

electric source 8 with lead wires 2 and 3, then single crystal is grown with

flowing direct electric current. By this method, elution of deposit of the

metallic crucible component into melt 9 is prevented without requiring

expensive electromagnet of a large scale to afford single crystal having

extremely slight migration of crucible component without crystal defect.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio